

可控硅技术应用



作者：湖南省革委会科技局情报研究所编辑

出版社：湖南省革委会科技局情报研究所

出版日期：1977.05

总页数：156

说明：登录教客网（<https://www.jiaoke.com/book/detail/10745979.html>）查找全本阅读方式

可控硅技术应用 评论地址：<https://www.jiaoke.com/book/detail/10745979.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaoke.com/book/detail/10745979.html>

书名：可控硅技术应用